EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

61204018

PUBLICATION DATE

10-09-86

APPLICATION DATE

05-03-85

APPLICATION NUMBER

60043354

APPLICANT: MITSUBISHI CHEM IND LTD;

INVENTOR:

SUDO KENICHI:

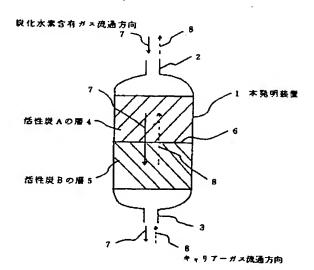
INT.CL.

B01D 53/04 B01D 53/34 B01J 20/20

TITLE

TREATING APPARATUS FOR GAS

CONTAINING HYDROCARBON



ABSTRACT :

PURPOSE: To attain the increase of the degree of deterioration and the adsorption performance of activated carbon by making activated carbon having the different narrow pore diameter and narrow pore volume two layers, providing them to the inside of a treating apparatus, flowing a gas to be treated from one hand and flowing a desorbed gas from the other hand.

CONSTITUTION: In a period of the adsorption, the high b.p. components of hydrocarbon are mainly adsorbed in a layer 4 of activated carbon A wherein the volume of 50~300narrow pore is ≥15% of all narrow pore volume and thereafter the low b.p. components are adsorbed in a layer 5 of activated carbon B wherein the volume of 15~50⁻ narrow pore is ≥50% of all narrow pore volume. In a period of the desorption, a carrier gas is introduced through an introduction port 3 and passed through the activated carbon B, A in order and the adsorbed components are easily desorbed. Thereby the high b.p. components becoming a main cause of the deterioration of activated carbon do not remain in either layer.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭61-204018

⊕特 頭 昭60-43354

❷出 願 昭60(1985)3月5日

砂発 明 者 長 谷 川 隆 北九州市八幡西区大字滕田2447番地の1 三菱化成工築株

式会社風崎工場內

②発 明 者 須 蘭 健 一 北九州市八幡西区大字藤田2447番地の I 三菱化成工築株

式会社黑崎工場內

の出 顧 人 三菱化成工業株式会社 東京部千代田区丸の内2丁目5番2号

の代 理 人 弁理士 小川 恒郎

91 紙 者

- L 発明の名称 炭化水素含有ガスの処理装置
- 2 特許請求の範囲
 - ()) 50~300 Å の細孔が有する無孔容積が全 組扎容譲の少なくとも15分を占める遺役以 Aの層と15~50 Aの細孔が有する細孔容積 が全細孔容額の少なくとも55万を占める話 "性炭Bの層とな銀織してなり、哲性炭Aの層 にかける15~50人の網孔が有する細孔容積 ○ 全細孔容積に対する割合は西性炎 B の層に おける当該割合よりな小さら、荷生以Bの鴈 K和村石 50~300 Å の組孔が有する離孔容 膜の金組孔容積に対する割合は岩性炭ムの屋 化おける益波割合よりも小さく、かつ処理す べき袋化水素含有ガスの流れに対しては活性 炭 A の層が着往炭 B の層の上数側に位置する とともに、哲性炭に吸着された炭化水素の脱 着鍋作時におけるキャリアーガスの流れに対 して社話機模Bの層が恁他機Aの度の上流側 に位置するよう御成したことを特徴とする炭

化水紫含有ガスの処理装置。

発明の辞細な説明

(遊糞上の利用分野)

本発明は、炭化水素含有ガスの処理装置に関するものである。

(従来の技術)

しかしながら、上記のような従来の一般的方法では、次化水素の活性以による数額と技 製着活性以からの脱箔とを長期間換り返すと、 以化水素の高沸点成分(例えば Ca以上で沸点

特閒昭61-204018 (2)

が100℃以上の炭化水素」が活性炭級乳内に 残存して活性炭の炭化水素吸着能を大幅に低 下させ、その粉果炭化水素が吸着されずに大 気中へ層出しあるいは炭化水素の面収効率が 低下する時の不都合を生じる、という問題点 があった。

(問題点を解決するための手段)

一本題別者らは、災化水素の収別者により生態が水素の収別者により生態を対している。 のの A の比較的大きい細孔を有する話性皮(以下、「話性炎人」という。)の層と細孔を対15~50 Å の比較的小さい縦孔を有する活性炭(以下、「活性炎人比較的小さい縦孔を有する活性炭(以下、「活性炎化大きの小さいがあり、)の層とを直列に接続して用いる方法が好きしいとの知見を得、これに基づき本発明に到達したものである。

すなわち、本発明は、上記した従来の一般 的方法が有する問題点を簡易に解決しうる故 化水素含有ガスの処理設置の提供を目的とす る。その目的は、50~300 Åの細孔が有す

男以上、好きしくは20男以上を占めること に加えて、15~50点の飼孔の容積との企組犯 容積に対する割合が後記する特性をの履行 かける当数別のを提及の層としては、15~50 点の飼孔の容積が全組孔を改めることに対して、 よの細孔の容積が全組孔を改めることに対して、 なのにしくなるの組孔の容積の全組に対する。 する割合が前記した活性炭人の順氏とする。 は何のよりも小さいととも必須要件とする。

本発明の処理装置にかける居住はBの届の容徴の活性炭Aの届の容徴に対する割合は、処理すべき炭化水楽中の高部点成分の合有量によって異さるが、通常30~70分、好ましくは40~60分のものが用いられる。

以下、本発明を図面と共に説明するに、第

る相孔容积が全細孔容線の少なくとも15分 を占める活性炭Aの磨と 15~50 人の細孔が 有する超孔容費が全細孔容段の少なくとも55 ガを占める酒性泉Bの温とを接続してなり、 活性炭Aの層にかける)5~60 Åの細孔が有 する組孔容費の全部孔容積に対する餌合は語 党成Bの層における当故割合よりも小さく、 后性炎8の層における59~300点の顔孔が 有する細孔容積の全細孔容積に対する割合は 循性炭Aの層にがける当談割合よりも小さく、 かつ処理すべき炭化水素含有オスの流れに対 しては活性級 A の間が指性版 B の層の上流側 に位置するとともに、話性袋に吸溶された炎 化水素の販遊袋作時におけるキャリアーガス の流れに対しては岩柱泉Bの温が短色皮Aの 屋の上提側に位置するよう構成したことを特 数とする炭化水影会有ガスの処理製置により 速成される。

本発明において、活性炭ムの限としては、 50~300点の組孔の容積が金細孔容積の15

1図の本発明の処理装置の一般の路図に示す ように、まず活性炭を、一つの容易からえる びキャリアーガス排出口2の側に活性収入の 宿りが、中ャリアーガス得久口及び脱化水路 含有ガス掛出口3の側に胚性以Bの層5がそ れぞれ形成されるようだ、光頂する。毎往炭 Aの雇 4 と活性炭Bの膜 5 との間には、両者 の混合防止や促造ガスの整進を行りために、 多礼板や金钢6を設けてかくのが好ましい。 また、別々の容器に否性炭Aの層と活性炭B の角を形成する場合(図示せず。)は、両容 賢を導質で連結して用いる。との場合、活性 成 A の層を形成した容器に炭化水素合有ガス 導入口を、活性以Bの層を形成した容易にキ ャリアーガス導入口をそれぞれ殴けることと なる。即ち、近世以Aの層と括色後Bの層と の任意の結合方式において、后往炭ムの層の 関には炭化水素合有ガスの導入口と脱着時の キャリアーガスの終凸口を、又活性炭のBの

特問昭61-204018 (3)

簡の側には現化水聚含有ガスの排出口とキャリアーガスの導入口をそれぞれ設け、処理すべき炭化水聚含有ガスの変れに対しては活性・ 炭Aの層が上跳向となり、キャリアーガスの 遊れに対しては活性炭Bの層が上流向となる ように、活性炭を光収構成することが重要で ある。

カヤ、図面では炭化水素含有ガスの進入口及び満出口がそれぞれキャリアーガスの排出口及び満入口を乗ねる兼用方式を示したが、本発明は、これに限定されず、それぞのガスが専用の導入、排出の各口を経て作過である。 完全別系統方式や、これら阿方式の中間として一部兼用方式等、場合に応じて種々の方式を採用してもよいととは勿論である。

次に、本発明の処理設置の使用方法を説明 するに、まず本発明の装置により処理される 炭化水素含有ガス中の炭化水素成分の例とし では、ガソリンあるいは有扱溶解等に存在す る版助族化合物及び芳香族化合物が挙げられ

次に、本発界を実施例により更に具体的に 説例するが、本発明はその要旨を超えない殴 り下記の実施例に限定されるものではない。 有効取形量の例定方法:

突施例、比較例における有効吸差量は次の ようにして認定した値である。 すなわち、 恁

(作用)

に流せば良い。

上記の場合、炎化水気の吸激と脱着は次のように行われるものと推定される。すたわち、吸着時は、まず特性炭Aの届くにて、その細孔症と合致する炭化水器中の関係は成分(例えばCe以上で構成が100℃以上の炭化水素)
活性炭Aの届くでは致滞されなかった低時点成分(例えばCr以下で表点が100℃以下の炭化水梁化合物)が吸激される。したがって、

性炭を光城した容器を25℃の恒益機に入れ、アタンガスを46.0ms/分で導入し、排出のでのナタンガス強能が10votがになるまで吸着させ、吸着前後の重量管で吸着量とする。設備、25℃の恒温値に吸着後の容器を入れ、免機を見を15.6/分の速量で20分間導として脱消前後の重量管を脱着し、脱消前後の重量管を脱着とする。 日から6回目の数脱消量の平均を有効吸消量とする。

耐久試験の実施方法:

特開昭 61-204018 (4)

8/分の割合で!分間導管により本語明の整 他の活性炭Bの原側から導入して脱着を行う。 脱消後、?分間放盤する。とのよりなサイク ルを250回繰り返し、試験前級での有効吸 強量を測定して劣化率を算出する。 象施側1

ロボアの多い活性災人の宿車味では低沸点成分の吸着が悪いためと種定される。

(発明の効果)

以上の結果から、本発明の超数を開いれば、従来の単珠の型数とのを発明の型数とのでは、従来の単珠の型数とのでは、従来の単立を開いて、従来の単立を開いて、近年のでは、では、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のでは、大力のである。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の装置の.一例を示す略図で ある。 実務例1 にかける高性炎Bの層と同じもの 単珠を充現してなる、従来の単床処理装録を 用い耐久試験を実施したところ、有効吸着量 は試験的の189/后性数1639から13

19-13 19 ×1109=319がとなった。この場合

9 / 佰姓與 1 0 0 9 亿低下し、劣化率は

劣化 型が大きいのは、 高端 点成分が値換吸浴 することにより網孔内に 残存し、 劣化が進行 したためと確定される。

比较例 2

比較例1

実施例1にかける括性級Aの層と同じもの 単珠を完複してなる、従来の単珠処理機関を 用い耐久試験を奨施したところ、有効吸着量 は試験前の139/逝性炭1009から11 タ/活性炭1009に低下し、労化率は

<u>13-11</u> 13 ×100=16d%となった。この場合

武験前の有効吸着量がよくに低いのは、マク

- 1 …本発明效置、
- 2 … 炭化水素含有ガス導入口及び キャリアーガス繰出口、
- 3 ーキャリアーガス導入口及び 災化水素含有ガス排出口、
- 4 ··· 治性炭 A の層、
- 6 … 西性炭 B の層、
- 7 … 炭化水素含容ガス度過少向、
- 8…キャリアーガス遊通方向。

转阵由原人 三菱化成工集株式会社 代理人 弁理士 小 川 氙 郎

特開昭 61-204018 (5)

